PAT-NO:

JP404104945A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04104945 A

TITLE:

MULLITE-SIC COMPOSITE SINTER

PUBN-DATE:

April 7, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME ONISHI, KOJI KAWANAMI, TOSHIO NIIHARA, KOUICHI NAKAHIRA, ATSUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KK NITSUKATOO

N/A

APPL-NO:

JP02220851

APPL-DATE: August 21, 1990

INT-CL (IPC): C04B035/18

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the subject sinter containing mullite phases, glass phases and SiC particles and improved in the strength, toughness, abrasion resistance and heat resistance in a wide temperature range.

CONSTITUTION: AI<SB>2</SB>O<SB>3</SB> powder and SiO<SB>2</SB> powder each having an average specific surface area of ≥5m<SP>2</SP>/g, SiC powder having an average particle diameter of ≤0.5μm and Na<SB>2</SB>O, AI<SB>2</SB>O<SB>3</SB>, SiO<SB>2</SB>, etc., as the raw materials of glass are ground and mixed under a wet condition, if necessary, dried by a spray drying method, granulated, molded, fired at 1500 to 1800°C in vacuum, in an inert gas atmosphere or in a non-oxidative atmosphere for 1-5hr to provide a mullite-SiC composite sinter product comprising 40-85vol.% of mullite phases having particle diameters of ≤8μm, 5-30vol.% of SiC particles and 10-30vol.% of glass phases and having a counter-theoretical density of ≥95%.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑱日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平4-104945

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月7日

C 04 B 35/18

Z 8924-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

ムライトーSic複合焼結体 ②発明の名称

②特 願 平2-220851

②出 顯 平2(1990)8月21日

大阪府堺市毛穴町445-20 何公発明 明 大 西

大阪府堺市北野田153番地の1 利 夫

河)波 @発明 大阪府枚方市香里ケ丘9-7-1142 香里合同宿舎 @発 明 新原

大阪府吹田市青山台1丁目2番地C-33-307 헟 中 @発 明 大阪府堺市遠里小野町3丁2番24号

株式会社ニツカトー 勿出 願

弁理士 三枝 英二 外2名 個代 理 人

発明の名称 ムライトーSiC複合焼結体. 特許請求の範囲

- ①ムライトー'SiC被合焼結体であって、
- (1) SiC粒子5~30容積%、および
 - (2) ガラス質相10~30容量% を含有し、
 - (3) 残余が実質的にムライト相からなり、
- (4) 対理論密度が95%以上である ことを特徴とするムライト-SiC複合焼結体。 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ムライトーSiC複合焼結体に関す **5**.

従来技術とその問題点

A120, ZrO2, Si, N4, SiC4 どのセラミックスは、一般に高硬度且つ高強度で、 耐磨耗性などにも優れていることから、構造材料

として有用であると考えられており、すでにエン ジン部材などへの利用が試みられている。

しかしながら、Al20,およびZr02は、 高温特性、特に熱衝撃性に劣り、SiaNaなど は、高温での開放雰囲気での耐酸化性が劣るとい う欠点を有している。

そこで、これらのセラミックスの特性を改善す るために、AlzOs、ZrOz、Sis Na な 、どの焼結体中に耐熱性に優れたSiCウィスカー を分散させて、焼結体の強度、靭性、高温特性な どを高める試みがなされている。さらに、耐熱性 に優れたムライトをマトリックスとして、

Al2 O, ZrO2 , Si, N4 などをマトリ ックスとする材料よりも、高温特性に優れた材料 を得る試みもなされている。しかしながら、添加 するSiCウィスカーは、マトリックス中に均一 に分散させることが困難であり、ウィスカーが絡 み合ったりする場合には、焼結体中に逆に大きな 欠陥が存在することになって、その特性が大幅に低下する。また、ウィスカーの添加により、焼結性が低下するので、ホットプレス焼成により焼結体を製造するのが常法であるが、この場合には、ウィスカーが一定方向に配向するので、焼結体は、強度、靭性などの点で、異方性を呈し、一部の用途以外には、好適な材料とは含い難い。

SiCウィスカーに代えて、SiC粒子を配合した複合焼結体の研究もなされているが、これは、SiCウィスカーを使用する複合焼結体よりも初せが低下するという難点がある。

問題点を解決するための手段

本発明者は、上記の様な技術の現状に鑑みて鋭意研究を重ねた結果、マトリックスとしてのムライト中に特定量のSiC粒子とガラス相とを含有させ、ムライトマトリックスにSiC粒子を均一に分散させ、且つSiC粒子をムライト粒子内および粒界に存在させる場合には、室温および高温

本発明で使用するムライトとは、A120,/SiO2=71.8/28.2(重量比)で表わされる本来の意味でのムライト結晶のみならず、この様なムライト結晶を含む固溶体をも包含するものである。

複合焼結体中のムライトの含有量は、40~ 85容積%の範囲内にあり、より好ましくは50~75容積%の範囲内にある。ムライトの含有量が40容積%未満の場合には、耐熱性が不十分となるのに対し、85容積%を上回る場合には、強度および靭性が低下する。

焼結体中に存在するムライト粒子は、粒径 8 μm以下であることが好ましく、5 μm以下であることが好ましい。ムライト粒子の粒径が粗大となると、マトリックスの強度が低下して、Si C 添加の効果が減少する。

ムライト相は、その5容積%を超えない範囲で、 2r0₂、Ti0₂およびCr₂0₃の少なくと において高い強度および靭性を示すのみならず、 耐熱性に優れた材料が得られることを見出した。

すなわち、本発明は、下記の構成を有する ムライト-SiC複合焼結体を提供するものであ エ・

「ムライト-SiC複合焼結体であって、

- (1) SiC粒子5~30容積%、および
- (2) ガラス質相10~30容量% を含有し、
- (3) 残余が実質的にムライト相からなり、
- (4)対理論密度が95%以上である

ことを特徴とするムライトーSIC複合焼結体。」

以下に本発明複合焼結体を構成する各成分、本 発明複合焼結体が充足すべき要件、複合焼結体の 製造方法などについて、詳細に説明する。

I. ムライト:

本発明による複合焼結体においては、マトリックスとして、耐熱性に優れたムライトを使用する。

も一種を含んでいても良い。ただし、これらの量が多くなると、ムライト相、SiC粒子およびガラス相以外の結晶相が析出するため、複合焼結体の高温強度が低下する。従って、ムライト相単独であることがより舒ましい。

II. SiC粒子:

本発明複合焼結体においては、SiC粒子が焼 結体中に均一に分散した構造となっている。

SiC粒子の含有量は、5~30容積%の範囲内にあり、より好ましくは10~25容積%の範囲内にある。SiC粒子の含有量が5容積%未満の場合には、複合焼結体のクラック防止効果が不十分となり、また強度および靭性改善の効果があまり発揮されず、耐クリーブ性に劣るり、別果があまり発揮されず、耐クリーブ性に劣るり、30容積%を上回る場合には、焼結性が低下し、多量の空孔が発生して、焼結体密度が低くなり、

焼結体の特性を低下させる。

焼結体中に存在するSiC粒子は、結晶粒子径が1μm以下であることが好ましく、0.7μm以下であることがより好ましい。SiC粒子が大きい場合には、特にムライト粒子の粒界に存在するSiC粒子が破壊源となりやすく、複合焼結体の機械的特性を低下させる。

SiC粒子は、 $\alpha-型$ 、 $\beta-型$ のいずれであっても良く、形状としては、粒状若しくは板状である。繊維状乃至ウィスカー状のSiCは、異方性材料を形成するので、不適当である。

Ⅱ. ガラス質相:

本発明による複合焼結体においては、ガラス質相とは、ムライト粒子、SiC粒子などの粒界に存在する非晶質相をいう。

ガラス質相としては、特に限定されない。例えば、ムライトの構成成分であるAl、Siおよび OならびにSiCの構成成分であるSiと、Na、

範囲内にある。

ガラス質相の含有量が少なすぎる場合には、上記のガラス質相の存在による効果が十分に発揮のれないし、また、ムライトとSICとの熱影張の差が小さいために、応力効果も少ない。これに対し、ガラス質相の含有量が多すぎる場合には、高温応力場でのガラス質相の塑性変形と粘性低下により、焼結体の強度が低下する。しかるに、10~30容積%の範囲内のガラス相が存在する場合には、熱影張差による応力効果を大きくすることができるので、焼結体の強度および初性の向上が達成される。

Ⅲ、複合焼結体の対理論密度が95%以上である - ・

本発明において、"対理論密度"とは、気孔の存在しない理想的な完全緻密焼結体の密度を理論 密度とした場合に、実際の焼結体の密度をこの理 論密度に対する百分率で表わしたものを言う。 K、Li、B、Mg、CrおよびYなどの元素を含む化合物の少なくとも一種とから構成されるガラス質相:長石、カリ長石などの天然鉱物から構成されるガラス質相:例えば、Na2OーAI2O3ーSiO2系ガラス相などが例示され

この様なガラス質相の存在により、ムライトの 拡散に加えて、液相焼結が生じるので、複合体を 低温で緻密に焼結させることが可能となる。これ により、焼結中のムライトの分解、SiC粒子の 酸化などが防止され、ムライト粒子およびSiC 粒子の成長粗大化を防止することができる。その 結果、緻密で均質なムライト多結晶体からなるマ トリックスを形成させる。また、ガラス質相は、 ムライト粒子の柱状化にも寄与し、焼結体の強度 および研生を向上させる。

ガラス質相の含有量は、10~30容積%の範囲内にあり、より好ましくは15~25容積%の

複合焼結体の対理論密度が、95%未満の場合には、焼結体中に気孔が多数存在するので、強度、 靭性、耐触性などの特性が低下する。対理論密度 は、97%以上であることがより好ましい。 Ⅳ. 製造方法:

本発明による複合焼結体は、例えば、以下の様にして製造される。

ムライトは、溶液またはゾル状のA1化合物とSi化合物とをA1/Si比がムライトの組成比となるように混合した後、溶媒を除去し、焼成してムライト結晶化する方法:カオリンとアルミナとを原料として使用して、複合焼結体中に反応折出させる方法などにより、形成される。

ガラス質相の形成のためには、ムライト結晶を 予め形成させる際にガラス質相を形成させるため の化合物を配合しておいても良く、ムライト原料 或いはカオリンとアルミナなどのムライト形成原 料にSIC粉末を添加する際にガラス質相を形成 させるための化合物を配合しても良い。ムライト 原料およびアルミナ原料は、比表面積5㎡/g以 上であることが好ましく、カオリンは、予め結晶 水を飛散させておくことが好ましい。

SiC粉末粒子の平均粒子径は、0.5μmm以下であることが好ましく、0.3μm以下であることが好ましく、0.3μm以方ってがより好ましい。焼結体製造時にガラスがそを形成させるための化合物が液相を形成するとができる。その結果、このできることができる。その発生するとができる。また、分ラックを対します。とができる。また、高温下での粒界の間りをも抑制する。

これらの粉末材料を所定の割合で秤量し、ボールミル、アトリションミルなどにより、湿式粉砕 混合した後、常法にしたがって、得られた粉砕混

発明による複合焼結体は、室温から1000℃以上の高温に至る広い温度域において、強度、初性および耐磨耗性に優れ、且つ耐熱性にも優れている。

従って、本発明による複合焼結体は、高温における耐久性が要求される部材、例えば、エンジン部品、熱交換器部材、高温で使用される機送用ロール、パーナーノズル、均熱管などの高温構造用材料として、特に有用である。

爽 施 例

以下に実施例および比較例を示し、本発明の特徴とするところをより一層明確にする。 実施例1~6および比較例1~5

下記第1表に示す割合で各種の原料粉末をボールミルにより24時間湿式混合した。各種原料粉末の詳細は、以下の通りである。

*ムライト原料…(Al2Os + SiO2) = 99.8%、比表面積 = 5㎡/g、ムライト結 合物を湿式成形するか、或いは例えばスプレード ライヤーによりSiCが分離しないように留意し つつ乾燥・造粒し、成形した後、焼結する。

本発明の複合焼結体の製造に際しては、ガラス 質相が焼結体の緻密化に寄与するので、常圧焼結 法により、優れた特性の焼結体が容易に得られる。 より具体的には、N2、Arなどの不活性ガスの 存在下または真空中で焼成するか、或いはこの様 な雰囲気中または非酸化性雰囲気中でホットプレ ス法、ホットアイソスタティックプレス法などで 焼成を行なっても良い。焼成条件は、1500~ 1800℃程度で1~5時間程度とすれば良い。

発明の効果

本発明による複合焼結体は、耐熱性に優れた酸化物であるムライトを主とするマトリックスに低温から高温まで高強度を示すSiC粒子を均一に分散させた構造を有しており、SiC粒子は、ムライト粒子内および粒界に存在する。従って、本

晶単相

- * ガラス質原料… N a 2 C O 3 : K 2 C O 3 = 1 : 2 (モル比)の混合粉末
- *β-SiC…平均粒径0. 2μm

次いで、得られた混合スラリーをスプレードライヤーにて乾燥・造粒し、成形し、所定の温度で所定の方式により焼結して、50mm×50mm×4

なお、第1表に示す焼結条件中の記号は、それ ぞれ以下の方法を意味する。

- * H P ··· カーポン型を使用して200 kg f / colで ホットプレス焼結
- *NS…2000kgf/cdでCIPにより成形し、 Ar雰囲気中で常圧挽結

得られた複合焼結体の組成(ムライト量、ガラス質相量およびSiC量)、対理論密度(TD)、 JIS-R-1601による3点曲げ強さ(σ) およびMI法による初性値(K_{1c})を第2表に示

ı	I		X	**		
		ムライト組成	ムライト使用量	ガラス質和を形成させるサイン	810粒子量	焼成温度
		M 203/Si02面量比	(重量%)	(無理%)	(重量%) -	(a)
4	-	60/40	79. 5	0, 5	20	1750 (NS)
4	7	60/40	80.0	0	20	1700 (AP)
	3	60/40	74.0	1. 0	25	1800 (NS)
5	4	11/18	75.0	. 5.0	92	1700 (NS)
E	2	61/33	86. 5	1. 5	13	1650 (NS)
F	9	11/18	82.0	3.0	2	1600 (BP)
포	-	60/40	65.0	0	×	1700 (RP)
	7	60/40	82.0	3.0	15	1750 (NS)
*	М	60/40	94. 5	0, 5	2	1750 (NS)
	4	- 1	84. 5	0, 5	12	1700 (NS)
7	5	71.5/78.5	19.7	0.3	20	1650 (HP)

K	(Park)			5.0	9	-	2	参加大印	12	2.0	3.0	資行大田
Ľ	-	+	1	\perp	1	<u> </u>	L	景				屋
(kg//gd)	12000	35	32	3	~	2	~	a	=	22	=	2
曲げ強度	邻	2	45	53	15	43	47	32	32	\$	2	9
相对态度	8	99.0	97. 5	98.0	98.5	97.0	98.0	90.0	99.0	99. 0	98.5	95.0
(姶挺%)	ムライト量	被	凝	級	凝	級	級	級	級部	級	級館	城・郡
セラミックス組成 (容徴%)	Sic粒子量	18.5	18.6	23.2	18.5	11.3	14.2	33.0	13.4	4.6	4.8	19.3
セラミッ	ガラス質量	20, 1	18.3	20. 7	20. 5	15.3	13.3	15.1	31. 1	23.7	7.6	2.0
£		1	7	3	4	2	9	7	7	'n	4	S
		*		鍒		J.		¥		₩ €		E

第2表に示す結果から明らかな様に、本発明に よる複合焼結体は、室温および高温において高強 度且つ高靭性を示す。

これに対し、SiC量が5容積%未満の比較焼結体(試料9,10))では、SiC粒子添加の効果が少ないため、強度および靭性値が低く、またSiC量が20容積%を上回る比較焼結体(試料7)では、焼結性が劣るために対理論密度が低くなり、室温強度も低下している。

ガラス質相量が10容積%未満の比較焼結体 (試料10,11)では、ガラス質相による効果 が少ないため、焼結体の強度および靭性が低くなっている。また、ガラス質相量が20容積%を上 回る比較焼結体(試料8)では、強度および靭性 値が低く、高温応力場でのガラス質相の塑性変形 と粘性低下とにより、強度が低くなっている。

(以上)

代理人 弁理士 三 枝 英 二

